



Universidad del Sagrado Corazón

Grado: **Bachillerato en Artes en Diseño Industrial | Bachelor of Arts in Industrial Design**

Clasificación: **BDI**

Requisitos generales (RG):	39
Requisitos institucionales (RI):	27
Requisitos de concentración (RC):	42
Exploración (EX):	12
TOTAL DE CRÉDITOS:	120

PLAN DE ESTUDIO

Bachillerato en Artes en

DISEÑO INDUSTRIAL

PRIMER AÑO

Clave	Cursos	Sem. 1	Sem. 2	Prerrequisitos	Correquisitos	Comentarios
RG	GCM 101 - El texto en la cultura contemporánea	3			GCM 101A o GCM 101B	
RG	GIE 101 - Organizaciones, trabajo y postrabajo	3				
RI	LID 101 - Liderazgo de Sí I	3				
RC	ART 111 - Teoría e historia del arte	3				
RC	DIS 105 - Historia del diseño	3				
RC	ART 125 - Fundamentos del dibujo	3				
RG	GCM 102 - Perceptions and Notions of Reality		3		GCM 102A o GCM 102B	
RG	GCC 101 - Desarrollo y ecos del origen de la humanidad		3			
RI	EMP 113 - Proyecto de emprendimiento: fase de ideación		3			
RC	IND 105 - Modelado Tridimensional		3	ART 125		
RC	DIS 110 – Principios del diseño		3			
TOTAL DE REQUISITOS AÑO 1		33	18	15		

SEGUNDO AÑO

Clave	Cursos	Sem. 1	Sem. 2	Prerrequisitos	Correquisitos	Comentarios
RG	GCM 201 - The Power of Arguments	3		GCM 102	GCM 201A o GCM 201B	
RG	GCC 201 - Construcción de una sociedad ideal	3		GCC 101		
RC	IND 205 - Materiales y Procesos I	3		DIS 110		
RC	IND 210 - Taller de diseño industrial I	3		IND 105		
RG	GIV 201 - Tecnologías de información y comunicación (TIC) para la investigación en la época de la posverdad		3			
RG	GCC 202 - Retos de la sociedad contemporánea		3	GCC 201		
RI	EMP 213 - Proyecto de emprendimiento: fase de validación		3	EMP 113		
RC	IND 215 - Economía circular para el desarrollo de productos		3			
RC	IND 220 - Taller de diseño industrial II		3	IND 210		
TOTAL DE REQUISITOS AÑO 2		27	12	15		

TERCER AÑO

Clave	Cursos	Sem. 1	Sem. 2	Prerrequisitos	Correquisitos	Comentarios
RG	GIV 301 - Diseño y metodologías de investigación	3		GIV 201		
RG	GSE 301 - Ética y retos políticos para la justicia social y paz	3				
RI	EMP 311 - Proyecto de emprendimiento: fase de desarrollo I	3		EMP 213		
RC	IND 305 - Materiales y Procesos II	3		IND 205		
RC	IND 310 - Taller de diseño industrial III	3				
RI	LID 301- Liderazgo de Sí II		1	LID 101		
RG	GSE 302 - Conciencia ecológica, inclusión y derechos humanos		3	GSE 301		
RG	GIV 302 - Manejo de datos		3	GIV 301		
RI	EMP 312 - Proyecto de emprendimiento: fase de desarrollo II		3	EMP 311		
RC	IND 315 - Taller de diseño industrial IV		3	IND 310		
EX	Exploración		3			
TOTAL DE REQUISITOS AÑO 3		31	15	16		

CUARTO AÑO

Clave	Cursos	Sem. 1	Sem. 2	Prerrequisitos	Correquisitos	Comentarios
RG	TEO 411 - Comunidad, solidaridad, justicia y paz	3		GSE 302		
RI	LID 401 - Liderazgo de Sí III	2		LID 301		
RI	EMP 411 - Proyecto de emprendimiento: fase de ejecución I	3		EMP 312		
RC	IND 405 - Taller de diseño industrial V	3		IND 315		
EX	Exploración	3				
RI	EMP 413 - Proyecto de emprendimiento: fase de ejecución II		6	EMP 411		
RC	IND 410 - Taller de diseño industrial VI		3	IND 405		
EX	Exploración		3			
EX	Exploración		3			
TOTAL DE REQUISITOS AÑO 4		29	14	15		

REQUISITOS GENERALES (RG)

Los requisitos generales de Sagrado se identifican bajo el nombre de Destrezas del Siglo XXI. Este componente consta de trece seminarios interdisciplinarios de tres créditos cada uno. Los seminarios se organizan en cinco secuencias que se corresponden con las competencias institucionales: cuestionamiento crítico, sentido ético y justicia social, investigación y exploración, innovación y emprendimiento, y comunicación.

REQUISITOS DE CURSOS GCM

Los cursos GCM 101, GCM 102 y GCM 201 conllevan un correquisito de 15 horas de laboratorio, que se completan semanalmente en el Laboratorio de Idiomas. La participación en las sesiones de laboratorio tiene un valor del 25% de la nota final de estos cursos. Se utilizan las puntuaciones de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) o College Board (CEEB) para determinar el nivel de laboratorio correspondiente.

El curso **GCM 102 - Perceptions and Notions of Reality** tiene como prerrequisito haber obtenido una puntuación de 475 o más en la sección de inglés del College Board. El estudiante que haya obtenido una puntuación inferior a esta tiene que completar el prerrequisito **GCM 100L - Introduction to English Communication** y su laboratorio GCM 100L. Se proveerá también la alternativa de tomar un examen de reto o **English Proficiency Placement Test** del Laboratorio de Idiomas de Sagrado.

REQUISITOS INSTITUCIONALES (RI)

Los requisitos institucionales de Sagrado son el componente de **Liderazgo de sí** y el componente de **Emprendimiento**. El componente de **Liderazgo de sí** consta de seis créditos y consiste en una experiencia transversal de acompañamiento para el o la estudiante que combinará elementos académicos, profesionales y personales. Por su parte, el componente de **Emprendimiento** consta de veintiún créditos que se distribuyen durante todo el plan de estudio en las fases de ideación, validación, desarrollo y ejecución de un proyecto específico.

REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN (RC)

Los requisitos de concentración varían en número y secuencia según el programa académico seleccionado por el o la estudiante.

EXPLORACIÓN (EX)

Según la cantidad de créditos disponibles, el componente de Exploración ofrece la opción de optar por una segunda concentración, por una concentración menor o por explorar distintos cursos de interés.

NOTAS ACLARATORIAS

1. Las asignaturas deberán aprobarse en el orden que aparecen en el plan de estudios, salvo que otra secuencia sea aprobada por la unidad académica.
2. El plazo normal para que el estudiantado regular completar los estudios es de cuatro (4) años en los programas de bachillerato.
3. Los estudiantes que interrumpan sus estudios por un semestre y sean readmitidos, se registrarán por el currículo vigente a la fecha de readmisión. De no haberse obtenido el grado, la vigencia de los cursos será de 12 años.
4. Al estudiantado se les requerirá una calificación mínima de **C (70%)** para aprobar cualquier curso de inglés, de español o lenguas extranjeras, aun cuando sea tomado como electiva libre.